JP 71021872

Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0000392072

WPI Acc no: 1971-41888S/

Nucleoside and nucleotides prodn

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)
Patent Family: 1 patents, 1 countries

Pa	tent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Туре
JΡ	71021872	В	00000000	JP 196820809	A	19680330	197124	В

Alerting Abstract JP B

Nucleoside and nucleotides prodn. Process comprises treating silyl nucleic acid base substance (I) with sugar halide (II) in the presence of solvent and mercuric halide. (I) is e.g. silyl pyrimidine base such as uracil, thymine, azauracil or cytosine or silylated purine base such as adenine, theophylline, hypoxanthine, xanthine or mercaptoadenine. (II) may be halogenised pentose such as ribose or xylose or halogenised hexose such as glucose. The OH gp. of (II) is protected usually with benzoyl or acetyl group. When 5- or 6-hydroxy gp. of (II) is esterified with phosphoric acid, nucleotide may be obtained.

Basic Derwent Week: 197124

101.01-総日本分類 日本団特許庁

音公 顯 出 推 静的

C 07 d

16 E 475 16 E 611,2 16 E 461

昭46—21872

公公告 昭和46年(1971) 6月21 8

発明の数 1

(全4頁)

❷ダクレオシドおよびヌクレオタイド類の製造方

法

创作 觀 昭43-20809

ODATE 礟 昭43(1968)3月80日

包持 翙 者 请水文治

東京都品川区広町1の2の58三

共株式会社中央研究所内

伺 官木美知子

同所

创出 題 三共快式会社

東京都中央区日本機本町3の1の

代 瑾 人 弁理士 懲出庄治

発明の詳細な説明

本発明はシリル化被酸塩基物質を溶解およびハ ロゲン化第二水銀の存在下でハロゲン化糖と反応 させることによるメクレオシドおよびメクレオタ イド類の製造方法に関するものである。

従来有利なヌクレオシドの製法としてシリル化 ピリミジン塩基をペンゼンまたはトルエンのよう な溶媒中、水、酢酸水緩または過塩素酸の存在下 でハロゲン化糖と反応させる方法が知られている 〔イー、ウインテンプルク(B.Wittenburg)、25 たは6-位の水敷菇がリン酸化されたものを使用 ツアイトシュリフト・フユア・ヘミー (Zeitscarift fur Chemie), 40%, 303-4(1964)]

しかしながら上記の従来法によれば、収率は物 質の種類によつて具なるが大体20~80%であ 30 ルホルムアミド、ニトロメタン、ジメチルスルホ り、また該方法をプリン塩素に適用した場合には 収率はさらに低下する。

本発明者等は上記従来法とついて鋭意検討を重 ねた鉛果、触媒としてハロゲン化準二水線を使用 すると、ピリミジン塩港の場合は90%以上プリ 35 水銀があげられる。最も好適なのは臭化鉱二水銀 ン塩基の場合でも80%以上という極めて高い収 恋でスクレオシドおよびスクレオタイド質を製造 することができることを知り本発明を完成したの

である。

従って本発明の方法によれば従来法よりも高い 収率で容易に目的とするヌク レオシドおよびヌク レオタイド類を製造しりる。

本発明の方法において使用されるシリル化核酸 塩基物質としては、ウラシル、チミン、アザウラ シル、サイトシンのようなピリミジン塩基または アデニン、テオフイリン、ヒポキサンチン、牛サ ンチン、メルカプトアデニンのようなプリン塩基 10 をシリル化したものがあげられる。これらシリル 化ピリミジン塩基またはシリル化プリン塩基は公。 如の方法によって製造される。例えば上記ピリミ **ジン塩基またはプリン塩基をビリジンのようた三** 級アミンの存在下でトリー(低級アルギル)- ク 15 ロルシランと反応させるかあるいはヘキサー(低 級アルキル)ージシラザンと反応させることによ つて製造される(特公昭42-17745参照)。

反応剤として使用されるハロダン化糖としては、 リポース、キシロースのような冗段破類またはグ 20 ルコースのような大炭糖類を常法に従ってハロゲ ン化したものがあげられる。これらのハロゲン化 糖は通常ペンプイルまたはアセチル等によってそ の水敷熱が保護されているのが留ましい。

また上記ハロゲン化器において、それの5-ま することもでき、この場合にはヌクレオタイドが えられる。

使用される溶媒としてはペンゼン、トルエン、 **キシレンのような無極性有機溶媒あるいはジメチ** キサイドのような報性有機溶媒があげられるが、 各選ペンセンが用いられる。

また触媒として用いられるハロゲン化第二水銀 の好遺な例としては塩化雄二水鍛または臭化粧二 である。使用される触媒の量は、塩基物質 1 モル に対し、約0.1~1.5 モルであり好適には 0.8~ 1.0 セルである。

2

反応温度には特に限定はないが普通室温で実施 される。反応時間は 0.5~5時間、普通1~3時 間である。

反応終了後、所盤の生成物は常法に従って反応 混合物から採取される。

例えば反応終了後、反応混合物から溶媒を液圧 下で留去し、生成物にシリル基が残存する場合に は所望によりこれを水性アルコールで処理して鮫 基を腱脱させる。かくしてえられた生成物にクロ ロホルムおよびヨードカリ溶液を加え次いで水洗、砂 乾燥後溶戯を留虫する。残留物をアルコール、ペ ンゼンのような過半な有機密集から再雑品させる かまたはクロロホルム・アルコール温合露護等を 用いてシリカゲルクロマトグラフイー処理すると 純粋な所望の生成物がえられる。

本発明の方法によってえられるスクレオシドお よびヌクレオタイド類は、そのグルコシド結合が すべて聯盟的に天然のものと同じβ・配位である ことも本発明の方法の符数の一つである。

る場合には、プリン骨核の9-位に磨が結合した もの以外に、天然には存在しない 7-位に總が始 合したスクレオンドおよびスクレオタイド照が一 部生成するが、このものは、反応混合物を加熱す ることによって容易に9-位置後体に変換するこ 25 - 9.0° C = 1.3 (HCI₃) 収率93% とができる。

次に実施例を掲げて本語明の方法を更に具体的 に説明する。

69 1

1- (2・3・5-トリーローペンプイルーター 30 例

D - リポフラノシル) - ウラシル

ピストリメチルシリルウラシン 0.9 €、臭化水 銀(HgBrg) 1.2 タおよび2・3・5 - トリー〇 - ペンソイル - D - リポフラノシルプロマイド ラノンルアセテート 1.8 g を酢酸・臭化水素酸に て処理して製造せしもの)を無水ペンセン8 cdk 加える。次にこれを常温10℃~20℃に1~2 時間防湿の状態で攪砕する。反応終了後反応混合 9 0%アルコールにとかし再び設圧下に溶膜を留 去する。残留物をクロロホルム 40~50似にと かし25%ヨードカリ溶液にて2屆洗滌し、次い で水洗し、磁酸マグネシウムにて乾燥便クロロホ

し靈温に放置すれば結晶が析出する。励点143 てを有する所望の生成物 1.78 分が得られる 。⁹-48°(母波から更に結晶 300両を得 た〉(O-1.8,OHCI₈)収率94%

分析値 OsoOHsoOsN。 に対する 計算值: C,64.74;H,4,35;N,S.03 突測値: 0,64.50;H,4.40;N,5.01 とれらの物理恒数は文献記載値に一致した。

1-(2・3・4・6-テトラ・ローブセチル・タ - D - グリコピラノシル) ウラシル ピストリメテルシリルウラシル 0.9 9、泉化水 銀1.25なよび2・3・4・6 ーテトラーローアセ

チル- u - D - グルコピラノンルプロマイド

15 1.4 5 9を無水ペンゼン1 [恥に加える。次に之 を常温10℃~20℃に1~2時間防湿の状態で 提供する。反応終了後、反応混合物中の裕族を波 圧下で署去する。残留物を、例1の場合と同様ま ず90%アルコールにて処理しついでクロロホル また塩基物質としてシリル化プリン塩器を用い、20 ム 6 0~6 0㎡にとかし 2 5 %ヨードカリ溶液次 いで水で洗浄侵跳水し、クロロホルムを減圧下で 留去する。残留物をアルコール20mKとかし窒 /穏に放置すれば結晶が折出する。 触点 1 49でを 有する所望の生成物 1.5 6 gが得られる。 (α) p

> . 分价值 O18HagO11Ng 計算值: 0,47.89;H,5.14;N,6,21 突确值:0,48.00;H,4,99;N,6.50 とれらの値数は文献記載値に一致した。

6-アザウリジントリベンゾエート ピストリメチルシリルー6-アザウラシル0.9 9、臭化水鉄(HgBrs) 1.2 gおよび 2・3・5 - トリ・O - ベンソイル・D - リポフラノシルア (2・3・5 - トリーローペンソイルーローリポフ 35 セテート 1.8 ダより殺せる 2・3・5- トリーロー ペンソイル - D-リポフラノシルブロマイドを無 水ベンセン12型に加える。次に之を常温10℃ ~20℃に1~2時間防湿の状態で撹拌する。反 応絡了後反応進合物中の溶媒を減圧下で留去する。 物中の溶媒を波圧下留去する。残虚物を40配の 40 残留物を40配の90%アルコールにとかし再び 放圧下に溶媒を留去する。 残留的を例1と同様ク ロロホルム50%にとかし25%ヨードカリ溶液 ついで水で洗浄技乾燥しクロロホルムを設圧下に 図去する。残留物をペンセン5 0 xxにとかし 2000 ルムを留去する。残留物をペンセン25㎡にとか 45 に放置すれば始品が析出する。融点187℃を有

Ó

する所望の生成物 1.9 gが得られる。収率 9 2% 分析値 C_aH_aO_aN_a に対する

計算值: C,62.47; H,4.16; N,7.54 突測值: C,62.30; H,4.30; N,7.28

69 4

1-(2・3・ジ・O・ベンゾイル-5-ジフエニルホスホリルーD・リボフラノシル)チミンピストリメチルシリルチミン0.5 8 9、風化水銀700物及び2・3・ジ・O・ベンゾイル-8・ジフエニルホスホリルーD・リボフラノシルブ 10ロマイド(1-O・メデル2・3・ジ・ベンゾイル・5・ジフエニルホスホリルーD・リボフラノース1.2 9より製せしもの)を5 配のベンゼンに加える。これを重選に防湿の状態下1~2時間慢搾する。反応混合物を例1と同様に処理レクロロ 15ホルム務液を得る。クロロホルムを留去し残留物をアルコールにとかし露温に放置すれば結晶を析出する。融点140℃を有する防弱の生成物1.349が得られる。収率93.7%

分析値 C₃₆H₈₁O₁₁N₈P に対する 計算値: C,61.89;H,4.47;N,4.01;P,

突測値: C,61.80; H,4.40; N,4.30; P,4.80

61 5

1-(2・3-ジ-Ο-ベンゾイル-5-ジフ エニルホスホリル-β-D-リポフラノシル)6 -アセチルーサイトシン

ビストリメチルシリル 6 - アセチルサイトシン 0.6 g、 奥化太銀 0.7 g および 2 · 3 - ジ - 0 - 30 ペンゾイル - 5 - ジフエニルホスホリル D - リボフラノシルプロマイド (1 - 0 - メデル2 · 3 - ジ - 0 - ペンゾイル - 5 - ジ - フエニルホスホリル - D - リポフラノース 1.2 g より製せしもの)を 6 型 のペンゼンに加える。之を 室臨に防湿の状態下 1 5 ~ 2時間後半する。反応混合物を前例と同様に処理し 2 時間後に 4 の 2 時間を 1 2 8 g を 得る。収率 8 8.1 %

分析他 C₅, H₅, N₈O₁, P に対する

計算值: C,61.24;H,4,41;N,5.79;P,

4,28

実例值:O,60.90:H,4.38;N,6.00:P,

3.95

9 - および 7 - (2・3・4・6 - テトラー O - ア セチル- 8 - D - ダルコピラノシル) 6 - ペンツ アミトプリン

5 a) ピストリメチルシリル・6 - ペンツアミドブリン500%、臭化水鉄430%およびアセトプロモグルコース560%をペンセン7㎡に加える。室温に防湿の状態下1~2時間攪拌する。 仮応混合物を前例と同様に処理しクロロホルム 溶液をうる。クロロホルムを留去し、残留物 1.1 gをシリカゲルクロマトグラフィーに付しペンピン、クロロホルム、クロロホルムーメタノール(98:1)の腹で溶離すると膨点177でを有する所望の生成物(9体)0.8 gが得られる。(α) 0 - 27℃0-1.6 CHOI。) 収率53.3%

分析値 0,4H₂,0₁₀N₆ 化対する 計算値: 0,54.83;H,4.88;N,12.30 実測値: 0,54.90;H,4.75;N,12.45 次化シリカゲルカラムを気化クロロホルムーメ タノール(97.5;2.5)にて密線するときは無 最影の7体0.35 好が得られる。収率40.0% 分析値 CoaH,0010N, に対する

計算館 O,54.83; H,4.88; N,12.30 実務値 O,54.75; H,4.90; N,12.20

b) a)の例で反応混合物を一旦減圧下に溶媒を留去し残留物にキシレンで配を加え140でに3時間加熱提供する。冷鉄溶媒を密去しむと同様に処理し残留物1.1gをシリカゲルクロマトグラフィーに付しペンゼン、クロロホルムの順で溶盤すれば融点177でを有する所望の生成物(9体)0.85gが得られる。本品はa)で得られた9体にU.V.I.B.およびT.L.O.(薄層クロマトグラフィー)の比較で一致した。収率93.3%

94 7

9 -および - 7 (2・3・6 - トリーローベング イル-β-ローリポフラノシル) 6 - ベンツアミ トプリン

40 a) ピストリノチルシリルー 6 - ペンツアミトブリン1.4 g、臭化水素 1.2 g および 1 - O - アセチル 2・3・5 - トリー O - ペンゾイルー D - リポフラノース 1.8 g より前述の方法で割せる1 - プロマイドを無水ペンセン 1 0 配に加える。
45 空風に防煙の状態下 2 ~ 4 時間提弁する。反応

混合物を前例同様に処理しクロロホルム溶液を 得る。クロロホルトを留去し残留物29(2% 保留)をシリカゲルクロマトグラフィーを行い ペンゼン、クロロホルムの膜で溶離するときは 無晶形の所望の生成物(9体)0.8 分が得られ 5 \$(d) n - 76° (0 = 2.2% OHOI.) 収率40%

分析館 CasHasNaOs

計算値 0,66,75:H,4,3;N,10,25 英測値 C,66,90;H,4.20;N,10.0 10

次にシリカゲルカラムを更にクロロホルムース タノール(98.5:1.5)にて溶離するときは無 晶形の7体0.6 gが得ちれる。収率30%

分析億 OsaHsaNsOs

計算値 C,66.75;H,4.3;N,10.25 実測値 0,66,50;H,4,5;N,10.12

b) a) の例で反応混合物をそのまま水浴上に2~ 3時間避流加熱する。冷後溶媒を留去しa)と同 梅に処理すればクロロホルム溶液を得る。クロ ロホルムを留去し残留物 2.5 タセシリカゲルク 20 ロマトグラフイー処理しペンゼン、クロロホル ムの順で溶離すれば無晶形の9体2.29を得る。 本品はa)で得られた9体にUV,IR,T.L.C の比較で一致した。収率86%

例 8

9-および1-(2・3-ジ-0-ペンゾイル -5-ジプエニルホスホリル-タ-D-リポフラ ノシルー6~ペンッア ミドプリン

a) ピストリメチルシリル6-ペンツアミドブリ O・ペンゾイル- B-フエニルホスホリル-O - リポフラノシルプロマイド(1-0-メチル体 1.29より製せしもの)を無水ペンセン5似に

加える。盆巡防湿の状態下2~4時間攪拌する。 反応退合物を前例と同様処理しクロロホルム語 液を得る。クロロホルムを留去し農留物 1.1.9 をシリカゲルクロマトグラフィー処理し、ペン ゼン、クロロホルムの顔で溶離すると無晶形の 9体0.65分が得られる。(4)か 580-0.51%(HOI.) 収率38.8%

分析館 C+8H*+N*O1+P MW 811 計算值 C,63.65;H,4.2;N,8.65; P.3.8

类测值 C,63.47;H,4.4;N,8.4 ; P.3.8

次にシリカゲルカラムを更にクロロホルムーメ タノール(99:1)にて溶鹼するときは無晶形 15 の7体0.43分が得られた。収器25.6%

分析值 C48H84N5O18P MOW 811 計算値 0,63.65;H,4.2;N,8,65 失例值 C,63.40;H,4,50;N,8.30

b) a)の例で反応混合物をそのまま水浴上に 2~ 3時間還飛加熱する。冷後溶媒を留去し、残留 物を4)の場合と同様に処理してクロロホルム部 液を得る。クロロホルムを留去し残留物 1.5 ダ をシリカゲルクロマトグラフィー処理し、ペン ゼン、クロロボルムの顔で溶離すれば無晶形の 9年1.359を得る。本品は2で得られた9体 ド UV, IR, T. L. C の比較で一致した。収率 8 1%

特許錯束の節団

1 シリル化核酸塩基物質を溶膜およびハロゲン ン 0.8 分、臭化水銀 0.7 月および 2 ・3 - ジー 30 化第二水銀の存在下でハロゲン化糖と反応させる ことを特徴とするヌクレオシドおよびヌクレオタ イド類の製造方法。